PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61263995 A

(43) Date of publication of application: 21.11.86

(51) Int. CI

C07H 19/06
// A61K 31/70

(21) Application number: 60105647

(22) Date of filing: 16.05.85

(71) Applicant:

TAKEDA CHEM IND LTD

(72) Inventor:

HATANAKA CHITOSHI KAWAKAMI YOSHIYUKI

(54) PRODUCTION OF CYTOSINE NUCLEOSIDE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled compound useful as a medicine or its synthetic intermediate, in high yield, by reacting uridine with a hexaalkyldisilazane and an acid amide in a closed vessel, thereby carrying out the amination of the 4-site of uridine under low pressure at a stroke.

CONSTITUTION: The objective compound can be produced by reacting (A) uridine which may be protected at the OH group with (B) a hexaalkyldisilazane [preferably the compound of formula (R 1 is alkyl), especially hexamethyldisilazane and (C) an acid amide {e.g. the compound of formula $\rm R^2CONHR^3$ [R 2 and R 3 are H, (substituted) alkyl, aralkyl, aryl or alkenyl], e.g. acetamide, etc.} in a closed vessel preferably at 90W170°C and 1W25kg/cm 2 pressure, and if necessary, removing the protecting group. The amounts of the components B and C are 2W10mol and 0.1W3mol per 1mol of the component A, respectively.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

$$\begin{array}{c} R \\ R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} S \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \longrightarrow \end{array} \longrightarrow \begin{array}$$

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭61-263995

⊕Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和61年(1986)11月21日

C 07 H 19/06 // A 61 K 31/70 6742-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

シトシンヌクレオシド類の製造法

②特 願 昭60-105647 ②出 願 昭60(1985)5月16日

砂発 明 者 畑 中

千 年

長岡京市竹の台3番地

砂発 明 者 川 上

好 之

奈良市鹤舞東町1番64-507

⑪出 願 人 武田薬品工業株式会社

大阪市東区道修町2丁目27番地

20代 理 人 弁理士 岩 田 弘

明 細 曹

1. 発明の名称

シトシンヌクレオシド類の製造法

2. 特許請求の範囲

水酸基が保護されていてもよいウリジンにヘキサアルキルジッラザンおよび酸アミドを密閉反応器中で反応させ、所観により保護基を除去することを特徴とするシトシンヌクレオシド類の製造法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、医薬もしくはそれの合成中間体として有用なシトシンヌクレオシド類の新規製造法に関する。

従来の技術

シトシンヌクレオシド類は、核酸を構成する主要成分であるばかりでなく、医薬もしくはそれの 合成中間体として有用な化合物である。とりわけ シチジンは、現在医薬として用いられているシチ ジンーニリン酸コリン(一般名シチコリン)の合成 原料として重要である。

一般にシトシンヌクレオシド類は、微生物による直接発酵などにより入手可能なウリジン類から 合成される場合が多い。

フォックス等は、ウリジンの抽部分の遊離水酸 態をアシル化し、保護されたウリジンを五硫化リンで 4 ーチオ誘導体とし、さらにチオエーテルに変じた後にアンモニアあるいは 1 級又は 2 級アミンと反応させてシチジン類を得ている [「ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサィアティ」(Journal of the American Chemical Society)81巻, 171頁(1959年)][従来法 1]。また、ヘルムート・フォルブリュッゲンらは、ウリジンの4 位及び観部の3 級塩甚とでトリアルキルシリル化し、アンモニア又はアミンとの反応を同一系内で行なってシチジン類を得ている [特間 昭 47 - 42681 号公報「リービッヒ・アナーレン・デル・ヘミー」(Liebig's Annulen der Chemie)1975, 988頁][従来法 2]。

しかしながら、上記従来法1は多くの工程と頂難な操作を必要とするために、また従来法2は同一系内での反応が可能ではあるが反応の進行がきわめて遅く長時間を要するために、いずれも工業的に満足しうるものではなかった。

発明が解決しようとする問題点

本発明は、上記従来技術における欠点を克服した工業的に有利なシトシンヌクレオシド額の製造 法を提供するものである。

問題を解決するための手段

本発明は、水酸基が保護されていてもよいウリジンにヘキサアルキルジシラザンおよび酸アミドを密閉反応器中で反応させ、所望により保護基を除去することを特徴とするシトシンヌクレオシド類の製造法である。

本発明におけるヘキサアルキルジシラザンとしては、式

$$\begin{array}{c} R \\ R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} S \\ \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}$$

-8-

ープトキシ、tertープトキシなどの低級アルコキシ基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンがあげられる。かかる置換基の数は1個に限定されず、置換される基によっては2~数個の同一または相異なる置換基を有していてもよい。

上記一般式(II)中、R *およびR *で示される置換基を有していてもよいアラルキル基としては、たとえばベンジル、フェネチル、フェニルプロピル、ナフチルメチルなどがあげられる。 芳香核の置換基としては、たとえばメトキシ、エトキシ、n ー プロポキシ・イソプロポキシ・a ー ブトキシ、イソプトキシ、sec ー ブトキシ、tert ー ブトキシなどの低級アルコキシ基、フッ案、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンなどがあげられる。

R*, R*で示される置換基を有していてもよい アリール基としては、たとえばフェニル, αーナ フチル, ピフェニル, アントリルなどがあげられる。 置換基としては、前述のアラルキル基の項であげ たものがあげられる。その数は1個に限定されず、 置換される基によっては2~数個の同一または相 [式中、R」は低級アルキル基]で扱わされるものが好都合に用いられ、当該式(I)におけるR」としての低級アルキル基は、たとえばメチル、エチルなどのいずれでもよい。とりわけへキサメチルジシラザンが有利に使用される。

一方、酸アミドとしては、たとえば式

R'CONHR' (I)

[式中、R *およびR *は、同一または異なって、 水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基。 アラルキル基。アリール基またはアルケニル基を 示す]で表わされるものが好都合に使用される。

上記式(II)においてR².R²で示される個換基 を有していてもよいアルキル基は炭素数がI~8 の直鎖または分枝状のもののいずれでもよく、た とえばメチル.エチル.n-ブロピル.イソブロピル. n-ブチル.イソブチル.sec-ブチル.tert-ブチ ル.ペンチル.ヘキシル.ヘブチル.オクチルなどが あげられる。これらのアルキル基の個換甚として は、たとえばメトキシ.エトキシ.n-ブロポキシ. イソブロポキシ.n-ブトキシ.sec

異なる置換基を有していてもよい。

上記一般式(II)中、R*およびR*で示される置換基を有していてもよいアルケニル基としては、たとえば直鎖状または分枝状の炭素数2~6の低級アルケニルがよく、たとえばビニル、アリル、イソブロペニル、2~メタリル、2~ブテニル、3~ブテニルなどがあげられる。置換基としては、たとえばフェニル、炭素数が1~5の低級アルキル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンがあげられる。

一方、ウリジンは、その糖部分の水酸基が保護されていてもよい。この保護基は、糖の水酸基を保護しつるものであればいずれでもよく、たとえばカルボン酸由来のアシル基(たとえば、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ペンタノイル、ヘキサノイルなどの低級アルカノイルまたはペンゾイルなど)やイン低級アルキリデン基(たとえばイソブリデン基)などが挙げられる。

本発明の方法においては、上記ウリジンにヘキ サアルキルジシラザンおよび酸アミドが密閉反応

. . .

....

器中で反応させられる。この反応は無溶媒あるいは有機溶媒の存在下のいずれでも行なわれる。有機溶媒としてはアルコール類等のようにヘキサアルキルジシラザンと反応するもの以外ならいずれでも良く、反応閉始時に反応に関与する化らいずれでも良く、反応閉始時に反応に関与する化ははアセトリル、テトラヒドロフラン、ジオキルフォートリンクロリド、エチレンクロリド、エチレンクロリド、エチレンクロリド、エチレンクロリド、エチレンクロリド、エチレンクロリド、エチレンクロリド、カーシー・ディンのではなどがあげられる。またヘキサアルキルジシラザンを溶媒としても用いることが出来る。

へキサアルキルジシラザンはウリジンの 1 ~ 20 倍モル・好ましくは 2 ~ 10倍モル程度. アミド化合 物は触媒量でよく、ウリジンの 0.01モル倍~10モ ル倍・好ましくは 0.1~3 モル倍程度が用いられる。 なお、ヘキサアルキルジシラザンの使用量はウリ ジンの遊離水酸基の数およびアミド化合物の使用 量との関係において適宜決められる。

反応温度は50~250℃,好ましくは90~170℃程

-1-

法を適宜選択することができる。たとえば、保護 基がカルボン酸由来アシル基の場合は、公知のア ルカリによる加水分解法[たとえば、「ジャーナル オブ ジ アメリカン ケミカル ソサイエティ . 第79巻. 5060頁(1957年)]参照]またはこれに準 じる方法により、当該保護基を除去して無置換の シトシンヌクレオシドすなわちシチジンを製造す ることができる。この場合、保護基を有するシト シンヌクレオシドは、精製する必要はなく、反応 生成液そのものもしくは粗製品をアルカリ処理す るのが好都会である。

かくして生成されるシトシンヌクレオシド類は、 選常の分離、精製手段たとえば再結品、吸着ならび にイオン交換カラムクロマトグラフィーなどによ り容島に分離、精製することができる。

寒施例

以下に、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、これらは本発明を限定するものでは ない。

実施例1

度で、操件, 静留のいずれで反応を行なってもよいが、操件を行なった方が収率の著しい向上が見込める。反応圧力は、1~100kg/cn², 好ましくは1~25kg/cn²段度である。

本反応においては、まず、ヘキサアルキルジシラザンとアミド化合物との反応によってアミド化合物のN.Oの両方がトリアルキルシリル化された化合物。あるいはNのみがトリアルキルシリル化された化合物が生成し、これらの活性中間体によってウリジンの4位のトリアルキルシリル化がはついたカリアルキルシリル化されたウリジンをではからであり、特に4位の1級アミノ化に副生するアンモニアを有効に利用するとのにはいる方利である。

かくして生成されるシトシンヌクレオシドは、 所望により保護基を除去してもよい。この保護基 除去処理は、保護基の種類に応じて自体公知の方

-8-

ウリジン33.2g(0.136モル)、アセトアミド16.1g (0.27モル)、ヘキサメチルジシラザン170a1(0.82 モル)の混合物をオートクレーブ中135~140℃で2 0時間撥押する(圧力を8.0kg/cm³に調節)。反応液を取り出し、減圧機縮する。残渣をメタノール10 0mlに溶解し(この一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於けるシチジンの生成率が85.7%であることを確認)、冷後折出した結晶をろ取する。 粗結晶を水20mlに溶解し、メタノール80mlを加え、冷却する。折出したシチジンの結晶をろ取し、冷メタノールで洗浄し、乾燥する。収量 25.1g(理論機の75.5%)

融点 228℃(分解)

元素分析 CaHiaNaOs

計算值:C.44.44; H.5.39; N.17.28 実測值:C.44.23; H.5.27; N.17.31 実施例2

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン92a1(0.44モル)とアセトアミド4.7g(0.08 モル)とをオートクレーブ巾130~135℃で20時間 機抑する(最高圧力12.0kg/cm²)。反応液を取り出し、減圧濃縮する。濃縮段流を水250mlに溶解し(この一部を高速液体クロマトグラフィーで定盤し、本反応条件でのシチジンの生成率が86.8%であることを確認)、強酸性カチオン交換樹脂(アンバーライト1R-120B)130mlのカラムに流す。カラムを水400mlで洗浄した後、2規定アンモニア水520mlでシチジンを溶出し、溶出液を濃縮乾固する。酸液にメタノール60mlを加えて加熱溶解し、冷後折出したシチジンの結晶をろ取して乾燥する。

収量 15.8g(理論量の80.8%)

融点 229℃(分解)

元素分析 Callan NaOs

計算值: C.44.44; H.5.39; N.17.28 実測值: C.44.49; H.5.21; N.17.09 実施例3

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン92m1(0.44モル)とアセトアミド7.1g(0.12 モル)とをオートクレーブ中1.35~140℃で13時間 機件する(圧力を10kg/cm*に頻整)。反応液を減圧

- 11 -

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン82m1(0.44モル)とプロピオン酸アミド8.8g(0.12モル)とをオートクレーブ中135~140℃で20時間加熱投削する。反応液を取り出し、水を加え、この…那を高速液体クロマトグラフィーで定量して本反応条件に於けるシチジンの生成率が84.8%であることを確認した。

实施例?

ウリジン29.48(0.12モル)とヘキサメチルジシラザン152a1(0.72モル)とギ酸アミド9.68(0.24モル)とをオートクレーブに仕込み130~135℃で13時間投拌した。反応液を取り出して減圧濃縮し、残渣に水200m1を加え塩化メチレン100m1で洗浄する。水層(この一部について馬速液体クロマトグラフィーでシチジンの定量を行ないシチジンの生成率が84.2%であることを確認した。)に活性炭18を加えて提拌した後活性炭をろ去する。 ろ液を減圧濃縮して乾間し、残渣に水15m1とメタノール60m1とを加えて加熱熔解し、冷後折出したシチジンの結晶をろ取する。

機能し、残省を水に溶かしてこの一部を高速液体 クロマトグラフィーで定職し、本反応条件に於い てシチジンが81、1%生成していることを確認した。 実施例4

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン66.5n1(0.32モル)とアセトアミド2.4g(0.04モル)とをオートクレーブ中180~140℃で20時間機件する(圧力を10kg/cn*に調整)。反応液を減圧機能し、残液を水に溶かしてこの一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於いてシチジンが82.5%生成していることを確認した。実施例 5

ウリジン147mg(0.6ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7mi(3.3ミリモル)とアセトアミド53mg(0.9ミリモル)とをポンベンロールに入れ、封管して140~150℃で13時間加熱する。反応液を取り出し、水を加え、この一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於けるシチジンの生成率が68.1%であることを確認した。

- 12 -

収量 21.5g(理論量の73.2%) 実施例 8

ウリジン147mg(0.6ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7ml(3.3ミリモル)と安息香酸アミド109mg(0.9ミリモル)とをポンベンロールに入れ、封管して140~150℃で20時間加熱する。反応液を取り出し、水を加えてこの一部を高速液体クロマトグラフィーで定置し、本反応条件に於けるシチジンの生成率が80.4%であることを確認した。

実施例 9

実施例 6

ウリジン147m8(0.6ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7ml(3.3ミリモル)とフェニル酢酸アミド122mg(0:0ミリモル)とをポンペンロールに入れ、封管して140~150℃で20時間加熱する。反応液を取り出し、水を加えてこの一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於けるシチジンの生成率が54.5%であることを確認した。実施例10

ウリジン147mg(0.5ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7n!(2.3ミリモル)とn- 吉草酸アミドg

.

. . . .

Img(0.9ミリモル)とをポンベンロールに入れ、対 管して140~150℃で20時間加熱する。反応液を取 り出し、水を加えてこの一部を高速液体クロマト グラフィーで定量し、本反応条件に於いてシチジ ンが59.1%生成していることを確認した。

实施例11

ウリジン608(0.246モル),アセトン1.82,アンバーリストー15 20gおよびモレキュラーシーブス3 A 50gの混合物を30~35℃で4時間推拌する。不溶物をろよし、ろ液を嚢解乾固する。残渣をメタノール220m1に無時溶解した後冷所に一夜放置する。折出した2′,3′-0-イソプロピリデンウリジンの結晶をろ取し、少量の冷メタノールで洗浄する。

収数 63g(理論量の90.5%)

融点163~164℃

元素分析 C., H., N,O。

計算値: C.50.70; H.5.87; N.9.85 実測値: C.50.69; H.5.75; N.9.84 かくして得られた 2′.3′-0-イソプロピリデ

-15-

アミドを密閉反応器中で反応させることにより、 同一系内において低圧で一気にウリジンの4 - 位 のアミノ化が進行し、シトシンヌクレオシド類を 高収率で製造することができる。

代理人 弁理士 天 井 作



ンウリジン28.7g(0.08モル)とアセトアミド7.1g(0.12モル)とヘキサメチルジシラザン67ml(0.32モル)およびアセトニトリル40mlの混合物をオートクレーブに仕込み135~140℃で20時間機件する(内圧 9.0kg/cm²)。冷後反応液を濃縮乾固し、残濫をメタノール50mlに容解し、これに酢酸エチル80mlを加える。冷却下に15%(¶/N)塩酸ーメタノール溶液35gを瀕下し、折出した結晶をろ取する。ここに得られた粗結晶をメタノール85mlと酢酸エチル85mlの混液中で加熱機件する。冷後折出した2′,3′-0-イソプロピリデンシチジン塩酸塩の結晶をろ取する。

収量 17.0g(理論量の74.8%)

融点 220℃(分解)

元素分析 C., H., N.O.

計算值:C,50.88; H,6.05; N,14.83 実測値:C,50.59; H,6.11; N,14.66

発明の効果

本発明によれば、水酸基が保護されていてもよ いウリジンにヘキサアルキルジシラザンおよび酸

-16-